科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

機関番号: 11301
研究種目: 基盤研究(B)
研究期間: 2012~2014
課題番号: 2 4 3 6 0 1 0 3
研究課題名(和文)大型CIC導体の大電磁力下における素線のキンク変形による特性劣化の原因究明
研究課題名(英文)Study into the cause of property degradation of strands into a cable-in-conduit conductor by kink distortion under the large electromagnetic force
研究代表者
宮城 大輔(MIYAGI, DAISUKE)
東北大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授
研究者番号:10346413
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 13,900,000円

研究成果の概要(和文):大型超伝導コイルに用いられるケーブルインコンジット(CIC)導体の特性劣化の原因とし て考えられる偏流現象に関して,拠り乱れを考慮した超伝導の素線軌跡から,ジョイント部における各素線の接触状況 による電流分布および素線間ループに誘起する循環電流分布を定量的に評価し,各サブケーブルの撚りピッチが導体内 の電流分布不均一性に大きな影響を与えることを明らかにした。さらに,CIC導体表面に位置する素線軌跡から拠り乱 れによる梁の長さと循環電流の不均一分布に起因する局所的な電磁力による素線位置の変位量を評価し,素線間接触抵 抗,導体形状及びツイストピッチに関して局所的な電磁力を低減するCIC導体構造を示した。

研究成果の概要(英文): We investigated influence of unbalanced current among strands on local strand deformation in a cable-in-conduit conductor (CICC). The unbalanced current, which is caused by the non-uniform circulating current induced among strands by external magnetic field and inhomogeneous resistance distribution in a joint, causes the local electromagnetic force. The non-uniform circulating current distribution in the CICC was calculated by contact resistances and inductance of the loop between strands with twist deformation. Our results show that local unbalanced current is improved when the n-th order sub-cable twist pitch is a multiple of all the previous sub-cables twist pitch. We estimated the displacement of a strand on the cable surface using beam length in each triplet and circulating current unbalanced current distribution, to improve 0.2% strength-proof, and to shorten the beam length.

研究分野:応用電力システム工学,超伝導工学

キーワード: ケーブルインコンジット導体 超伝導コイル 核融合装置 偏流 循環電流 拠り乱れ 素線変形 電 磁力

1. 研究開始当初の背景

近年,世界的な人口増加や発展途上国の急 速な経済発展により, エネルギー需要が急激 に増大している。これに伴い、化石燃料の枯 渇や地球温暖化が深刻な問題となりつつあ り, 来るべき将来に備え, 世界各国で省エネ ルギーの推進や新エネルギーの開発に力を 注いでいる。さらには、東日本大震災での原 子力発電所の事故を受けて, 原子力に代わる 新しいエネルギーや発電システムを開発す る必要がある。このような世界情勢の中、核 融合装置や超伝導電力貯蔵装置(SMES: Superconducting Magnetic Energy Storage)といった次世代の電気エネルギー 発生装置や電気エネルギー貯蔵装置の開発 が重要かつ急務となっている。

核融合発電はエネルギー使用と環境保全 を両立させる発電方式として非常に有望な 発電方式である。発電を目的とした磁場閉じ 込め式核融合炉では,損失などの制約から超 伝導コイルの使用が必要不可欠となる。磁場 閉じ込め式の中でもトカマク型は優れた閉 じ込め性能を有し、日本をはじめ世界各国で トカマク方式のプラズマ閉じ込め装置が建 設されてきた。現在,国際協力の下,国際熱 核 融 合 実 験 炉 (ITER : International Thermonuclear Experimental Reactor) 計 画が進行している。ITER 計画において、日 本は中心ソレノイド (CS: Center Solenoid) モデル・コイルの R & D を, 日本原子力研究 開発機構を中心に行い、大きな成果を収めて きた。一方、日本の核融合科学研究所ではへ リカル型磁場閉じ込め方式の大型ヘリカル 装置(LHD:Large Helical Device)が建設 され、プラズマの生成・閉じ込め研究が行わ れており,これまでに,定常運転の実証や優 れた閉じ込め性能を確認するなど、良好な成 果を収めてきた。

核融合装置や SMES 用の大型超伝導コイ ルに用いる大電流容量導体には、複数の超伝 導素線を撚り合わせて金属管(コンジット) の中に収納した、ケーブル・イン・コンジッ ト (CIC: Cable-in-Conduit) 導体と呼ばれ る導体が広く採用されている。超伝導線(極 細多芯線)の素線1本の電流容量は、通常の 磁界下で~数百 A 程度であるが, 核融合装置 用超伝導コイルなどに用いられる超伝導導 体では、 ~ 数十 kA 級の電流容量が要求され るため,多数の素線を多段階に撚り合わせる 多重撚り線構造により複合化した CIC 導体 が用いられている。図1に示すように、一般 的には3本(トリプレット)を単位とした3 ×*n*×*m*×····(*n*, *m*は整数で3~6程度)のト リプレット型ケーブル構成が用いられる。こ のとき,各段階のケーブルをサブケーブルと 呼び,ツイストされた各サブケーブルの1ピ ッチ分の長さを撚りピッチ(ツイストピッ チ)といい、通常、高次のサブケーブルほど 撚りピッチは長くなる。

CIC 導体は機械的に優れた特性を有する



図1 CIC 導体内の超伝導素線の撚り線構造

が,一方で不安定性や不規則な損失増大など の問題が報告されている。核融合装置用超伝 導コイルでは, 励磁速度を速くすると不安定 になる Ramp Rate Limitation (RRL) 現象 が確認されている。日本原子力研究所(現日 本原子力研究開発機構)で行われた実証ポロ イダルコイルの超伝導特性評価試験では、直 流において定格電流値までの通電に成功し たが、パルス運転において定格の約 40 %で 導体の一部の超伝導状態が崩れ,常伝導部が 発生するという不安定性が確認されている。 また,別の高磁場下における大電流通電時の 実験では、素線がキンク変形を起こして、導 体性能が劣化する現象が報告されており、こ れらの原因を早急に解明して,キンク変形を 発生させること無くある程度速い励磁速度 においても大電流を安定して通電できる大 型 CIC 導体を開発することが早急の課題で ある。

2. 研究の目的

CIC 導体では、導体の電流密度を高めるた めにボイド率(空隙率)が40%以下になるま でケーブルを圧縮してコンジットに収納す る。この際, 圧縮力により素線が変位し規則 的なケーブル構造が崩れる,いわゆる,撚り 乱れが生じる。実際に導体内部で理想的な位 置から大きく変位した素線が存在すること が確認されており、この撚り乱れによる各超 伝導素線間のインダクタンスの違いにより, 各素線に流れる電流値が異なったり、外部磁 界と鎖交する磁束の違いで各素線間に遮蔽 電流が誘起されたりすることで導体断面内 の電流分布が不均一になり、高磁界下では局 所的に大きな電磁力が印加されると考えら れる。ゆえに、本研究では、CIC 導体内部の 素線の複雑な拠り乱れに起因する不均一な 電流分布による局所的な電磁力を定量的に 評価するとともに、局所的な電磁力とキンク 現象の関係を明らかにし、キンク変形現象が 生じにくい導体構造を明確にする。

3. 研究の方法

CIC 導体内の三次元素線配置を用いて,素線の撚り乱れを考慮した等価回路モデルを構築し,導体性能を決定する上で重要なダイナミックスな電流分布解析を行い,CIC 導体の電流分布を明らかにするとともに,撚り乱れによる偏流の影響を正確に評価する。さらに、電流分布から各素線にかかる電磁力を定

量的に評価することで、電磁力がどの程度で 素線のキンク変形が生じるかを明らかにす る。さらに、この素線のキンク変形現象が、 CIC 導体構造の何に大きく寄与しているか についても明らかにする。

4. 研究成果

 (1) CIC 導体内に誘起される循環電流分布 素線間ループは、図2に示すように三次元的 に複雑な形状をした単一ループコイルと捉 える事が出来る。また、素線間ループの端部 では,素線間の接触抵抗が生じている。これ らより、図3に示すように素線間ループをル ープインダクタンスとループ両端の素線間 接触抵抗による LR 回路と定義する。L はルー プインダクタンス, S_iはループの鎖交面積, B は外部印加磁場, である。なお, ITER TF 導 体は、ケーブルを構成する素線に銅素線が含 まれている。銅素線を含む素線間ループにつ いては, LR 回路の抵抗成分として, 銅素線抵 抗を考慮しなければならない点に注意する。 ループインダクタンスは、素線間ループに 流れる電流を線電流と仮定し、ベクトルポテ ンシャルを用いて導出する。素線間接触抵抗 は、素線間接触コンダクタンス測定値と素線 軌跡による接触長から推定した値を用いる。 誘導起電力 Vは、電磁誘導則より、素線間ル ープに鎖交する磁束の時間変化量により、求 めることが出来る。素線間ループは、三次元 的に複雑な形状をしているため,写像面積を

考える際に「三次元的には非接触だが、写像 面上では交差する点」が存在し、これを「写 像交差点」とする。図 4 にこの様子を示す。 電磁誘導則より、写像交差点の前後で素線に 誘起される起電力の方向が逆転するため、素 線間ループ全体に生じる誘導起電力が減少



表 I LHD OV 導体用 CIC 導体諸元						
Strand diameter [mm]	0.89					
Critical current of strand [A] 200						
Surface coating None						
Sub-cable pattern $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 6$						
Cable size [mm]	20.5 imes 24.8					
Cable length [mm] 4000						
Twist pitch [mm] 70 / 120 / 170 / 250 / 400						
Operational current [kA]	31.3					
Maximum magnetic flux density [T] 5.0						
duration of current	156.5					
increasing area [s]						
0						
表 2 ITER TF 導体用 C	IIC 導体諸元					
表 2 ITER TF 導体用 C Strand diameter [mm]	CIC 導体諸元 0.823					
表 2 ITER TF 導体用 C Strand diameter [mm] Critical current of strand [.	CIC 導体諸元 0.823 A] 200					
表 2 ITER TF 導体用 C Strand diameter [mm] Critical current of strand [Surface coating	CIC 導体諸元 0.823 A] 200 chrome					
表 2 ITER TF 導体用 C Strand diameter [mm] Critical current of strand [Surface coating Sub-cable pattern (2SC+	CIC 導体諸元 0.823 A] 200 chrome 1Cu)×3×5×5×6					
表 2 ITER TF 導体用 C Strand diameter [mm] Critical current of strand [Surface coating Sub-cable pattern (2SC+ Cable diameter [mm]	CIC 導体諸元 0.823 A] 200 chrome 1Cu)×3×5×5×6 40.6					
表 2 ITER TF 導体用 C Strand diameter [mm] Critical current of strand [. Surface coating Sub-cable pattern (2SC+ Cable diameter [mm] Cable length [mm]	CIC 導体諸元 0.823 A] 200 chrome 1Cu)×3×5×5×6 40.6 4500					
表 2 ITER TF 導体用 C Strand diameter [mm] Critical current of strand [Surface coating Sub-cable pattern (2SC+ Cable diameter [mm] Cable length [mm] Twist pitch [mm] 45 /	CIC 導体諸元 0.823 A] 200 chrome 1Cu)×3×5×5×6 40.6 4500 85 / 130 /250 / 450					
表 2 ITER TF 導体用 C Strand diameter [mm] Critical current of strand [Surface coating Sub-cable pattern (2SC+ Cable diameter [mm] Cable length [mm] Twist pitch [mm] 45 / Operational current [kA]	CIC 導体諸元 0.823 A] 200 chrome 1Cu)×3×5×5×6 40.6 4500 85 / 130 /250 / 450 68					
表 2 ITER TF 導体用 C Strand diameter [mm] Critical current of strand [Surface coating Sub-cable pattern (2SC+ Cable diameter [mm] Cable length [mm] Twist pitch [mm] 45 / Operational current [kA] Maximum magnetic flux do	DIC 導体諸元 0.823 A] 200 chrome 1Cu)×3×5×5×6 40.6 4500 85 / 130 /250 / 450 68 ensity [T] 11.8					

する。このような鎖交面積の「相殺」に注意 し、ループの写像面積を導出する。

increasing area [s]

本研究では直線 CIC 導体に対し、導体の長 手方向に垂直な、ある方向からのみ変動外部 磁場を印加するモデルを考える。本来の導体 運転時には、循環電流と同時に電源からの輸 送電流が流れるが、モデル上では輸送電流分 布を無視することとする。また,核融合用超 伝導コイルでは励磁電流が台形波となるた め,外部磁場波形を導体の励磁電流に比例し た台形波とし、超伝導コイルの運転電流時 (励磁電流最大時) に外部磁場が最大になる と見なす。表1にLHD OV 導体用,表2に ITER TF導体用のCIC導体諸元や運転電流や最大磁 場、台形波の立ち上がり時間幅などを示す。 計算に用いた導体長は,最終撚りピッチの値 の 10 倍とし、どちらの導体についても、電 流のスイープレートを 200 A/s, フラットト ップ領域(運転電流時)の時間幅を10sとし た。また、LHD OV 導体の素線間接触コンダク タンスを 1.1×10⁸ S/m, ITER TF 導体のそれ $E = 4.4 \times 10^7 \text{ S/m} \text{ blc}.$

CIC 導体内には,多数の素線間ループが存在し,磁気的に相関があると考えられるが, 本研究では各素線間ループが磁気的に独立 した状態であると仮定し,各素線間ループに おける LR 回路に発生する誘導電流をそれぞ れ求め,その総和を取ることで循環電流分布 を求めた。時定数に対して十分長い時間,一 定の変動外部磁場を印加された場合の LR 回 路に生じる誘導電流は,自己・相互インダク タンスの値に関係なく,誘導起電力と抵抗値 のみで決まる。よって,循環電流分布の評価 に,このモデルは十分有効であると考えられ る。 上記のモデルより,フラットトップ領域に 達した時刻の LHD OV 導体内の 4 次サブケー ブル内(81 素線)の循環電流分布を図 5 に, ITER TF 導体内の 4 次サブケーブル内(銅素 線コアを除いた 150 素線)の循環電流分布を 図 6 に示す。LHD OV 導体の結果は,誘起され た循環電流が一番大きな素線を含む結果で ある。ITER TF 導体モデルでは,各 4 次サブ ケーブルにステンレスラップが巻かれてい るため,異なる 4 次サブケーブル間では素線 間ループは作らないと仮定している。

LHD OV 導体モデルでは、磁場の時間変化率 は、5.0 T/156.5 s = 0.032 T/s となり、素 線 1 本当たりの平均輸送電流は約 60 A であ る。なお、電流値の符号は、電流成分の導体 長手方向(z 軸)の符号を示す。 導体内に生じ る循環電流分布は、非常に不均一なものとな る。また、生じる電流値も大きく、電源から の輸送電流が均一であると仮定すると、ある 素線の一部の箇所では、臨界電流を超えた電 流が流れようとする。よって、このような箇 所でクエンチ現象が起き得る。また、輸送電 流とは逆方向に大きな循環電流が生じてい る箇所では、素線を流れる電流の方向が、周 囲の他の素線とは逆向きになる。このような 箇所では、素線に働く電磁力が他の素線に働 くものとは逆方向になるため、局所的に大き な電磁力が印加されることが予想される。よ って, 導体内に生じる不均一な循環電流分布 は,素線のクエンチ現象や導体内の不均一な 電磁力分布といった問題を引き起こす可能 性がある。

ITER TF 導体モデルでは、磁場の時間変化 率は11.8 T / 340 s = 0.035 T/s で, 素線1 本当たりの平均輸送電流は約 75 A であり, 励磁条件に大きな違いは無いが、不均一な電 流値は LHD OV 導体モデルに比べて小さくな った。このような結果の違いとして、2 つの 原因が考えられる。1 つ目は、素線表面のク ロム被覆の影響である。素線表面のクロム被 覆により、素線間接触抵抗が大きくなり、素 線間ループに生じる誘導電流が小さくなる ためである。2 つ目は、サブケーブル内の銅 素線の影響である。銅素線は、常伝導状態で あるため, 銅素線を含む素線間ループの抵抗 成分は、素線間接触抵抗と銅素線抵抗の総和 である。よって、銅素線を含む素線間ループ の誘導電流が小さくなるため、誘導電流の総 和を取ることで求めた電流値も小さくなる。 これらを確かめるため、「全素線が超伝導素 線」であり、「素線被覆が施されていない」 導体を仮定する。これを「仮想導体」と呼ぶ。 図7に仮想導体の循環電流分布を示す。図6 に比べ、全体的に電流値が大きくなることか ら,前述したクロム被覆と銅素線の影響が大 きいことがわかる。よって、LHD OV 導体に比 べ, ITER TF 導体の循環電流分布は小さくな る。以上より、CIC 導体内に生じる循環電流 分布を解析したところ, 電流分布は不均一と なり, 輸送電流の影響も考慮すると, 特に LHD OV 導体モデルの導体構造に関して, 偏流現象 による不安定な運転, または素線のクエンチ が起き得ることが示された。

(2) 偏流現象を抑制する導体構造 偏流 現象を抑制する導体構造として、導体ジョイ ント部における素線軌跡が素線-銅スリーブ 間抵抗分布に与える影響と素線軌跡が導体 内の循環電流分布に与える影響について検 討を行った。ジョイント部における素線-銅 スリーブ間抵抗分布を改善するのは、最終撚 りピッチの値に対し、高次(3.4次)の撚りピ ッチが、共に「最終撚りピッチとの比が整数 となる」ときである。これは、「3~5 次の撚 りピッチの最小公倍数 = 最終撚りピッチ 長」となることを意味している。一方、導体 内の循環電流分布を抑制するのは、「素線軌 跡の周期長が短くなる」とき、つまり撚りピ ッチの最小公倍数が小さくなる時である。ゆ



図 5 LHD OV 導体モデルの 4 次サブケー ブル内(81 素線)の循環電流分布



図 6 ITER TF 導体モデルの 4 次サブケーブ ル内の循環電流分布



図 7 素線被覆が施されていないと仮定した
 ITER TF 導体モデルの4次サブケーブル内の
 循環電流分布

えに、「1~5次の撚りピッチの最小公倍数(素 線軌跡の周期長)= 最終撚りピッチ長| とな るような撚りピッチの組み合わせが循環電 流の抑制には有効であると考えられる。以上 より, 導体ジョイント部の不均一な抵抗分布 と、導体内の不均一な循環電流分布を同時に 改善する導体構造として、「撚りピッチの最 小公倍数 = 最終撚りピッチ長」となる撚り ピッチの組み合わせが挙げられる。表3に, LHD OV 導体モデル及び ITER TF 導体モデルに ついて,このような条件を満たす撚りピッチ の例を示す。これらの撚りピッチの値は、導 ,「1~4 次の撚りピッチの整数倍 体によらず, が最終撚りピッチである」こと、「撚りピッ チの最小公倍数 = 最終撚りピッチ長とな る」ことが特徴である。

表 3 に示す撚りピッチを改善した LHD OV 導体モデルの導体内部の循環電流分布を図 8 に示す。全素線中,最も電流値が大きくなっ た素線を含む4次サブケーブル(81素線)分の 電流分布を示している。撚りピッチを改善し た導体モデルについて、導体内に生じる循環 電流分布は,図5に示す元の仕様のモデルに 比べ,抑制されている。なお,元の仕様の導 体は、素線軌跡の周期長が非常に長く、今回 の解析では内部の電流分布を完全に把握す ることが出来ていないが, ループ長が非常に 長い素線間ループが存在し得ることから、電 流分布はさらに値が大きく、不均一になる可 能性が考えられ、撚りピッチを改善した導体 モデルでは、導体内の循環電流分布が大幅に 抑制される。ITER TF 導体モデルについても、 LHD OV 導体と同様に、撚りピッチを改善した モデルの循環電流分布を図 9 に示す。なお, ここでは,構造による循環電流への影響を検 討するため、銅素線やクロム被覆の無いモデ ルで検討を行った。LHD OV 導体と同様、撚り ピッチを改善した導体モデルでは、図7に示 す元の仕様のモデルに比べて, 循環電流分布 は大幅に抑制されている。

また,両導体モデルにおいて撚りピッチを 改善したモデルでは,導体ジョイント部にお ける素線ー銅スリーブ間の不均一抵抗分布 も大幅に改善し,フラットトップ領域での素 線間で転流が見られない結果が得られた。

以上より,コンジットの形状に関わらず, 「撚りピッチの最小公倍数=最終撚りピッチ 長」となるような撚りピッチの組み合わせを 持つ導体構造が,導体ジョイント部における 素線-銅スリーブ間の不均一抵抗分布及び不 均一な循環電流分布を抑制し,偏流現象の抑 制に有効であることが示された。さらに,適 切な撚りピッチの組み合わせが,局所的に印 加される電磁力の軽減にも有効であること が示された。

(3) CIC 導体内の循環電流が素線変形に及ぼ す影響 検討した CIC 導体の諸元を表4に 示す。図10に示す様に、CIC 導体に通電し、 導体中の2素線で形成される素線間ループに 変動磁場が印加されると、この素線間ループ には循環電流が誘起される。特に循環電流が 大きい場合は、輸送電流と循環電流の和が、 ループを構成する2素線で逆向きとなり、そ の結果として、両素線に逆方向電磁力が作用 する。特にこの様な逆方向電磁力が導体表面 の素線で発生した場合にキンク変形の要因 となり得るかを検討するために, 撚り乱れを 考慮した CIC 導体の素線軌跡を用いて,1 方 向磁場を 0.0347T/s の速さで印加した際の 11.8Tの瞬間の導体内の電流分布を評価した。 図 11 に逆方向最大電磁力が働く素線での導 体表面梁の位置に対する逆方向循環電流の 絶対値の分布を示す(導体表面梁以外の箇所 はゼロ)。局所的な逆向きの電磁力による素 線の変位量は梁長に大きく依存するため、磁 界と導体表面梁区間の循環電流値と梁長の 積を変位評価指数と定義し,各素線内で評価 指数が最大となる梁をピックアップし、それ を全素線間で比較を行い、評価指数が最も大 きな 5 素線の変位量,最大応力値および最大 歪を表5に示す。素線に局所的に印加される 最大応力値に着目すると、0.2%耐力である 160MPa を大幅に超える素線が複数本存在し ており、循環電流による局所的な応力により 劣化する可能性が示唆された。

表 3 LHD OV 導体モデル及び ITER TF 導体 モデルの撚りピッチ改善例



図 8 LHD OV 導体撚りピッチ改善モデル の 4 次サブケーブル内 (81 素線)の循環電流 分布



図 9 素線被覆が施されていないと仮定した ITER TF 導体撚りピッチ改善モデルの 4 次サ ブケーブル内の循環電流分布

(4) CIC 導体の性能劣化の低減に関する検討 素線の変位を低減するための手法として、局 所的な電磁力を低減するために循環電流の 局所的な不均一性を低減する手法が考えら れる。これに関しては、(2)により、各サブ ケーブルの撚りピッチを「1~4次の撚りピッ チの整数倍が最終撚りピッチである・撚りピ ッチの最小公倍数 = 最終撚りピッチ長とな る」となるように選定することで循環電流の 局所的な不均一性を抑制でき,循環電流も大 幅に軽減されることが示されており、撚りピ ッチを適切に選定することは性能劣化の低 減に対して有効である。また、0.2%耐力は材 料が素線変形しにくいことを示す指標であ り,変位抑制や残留歪の軽減には,0.2%耐力 が向上されることは有効である。そこで、 0.2% 耐力が 300 MPa としたときの素線番号 169 および147の変位量の計算を行った。その結 果,素線番号 169 では,変位が 0.52mm とな り梁内の一部箇所が耐力を下回り弾性変形 領域内に留まった。素線番号147では、変位 が 0.16mm で梁内の全領域において弾性変形 領域内となり、0.2%耐力の改善も性能劣化の 低減に有効であることを定量的に示した。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計2件)

- D. Miyagi, S. Nakazawa, D. Arai, T. Morimura, <u>M. Tsuda</u>, T. Hamajima, T. Yagai, N. Koizumi, Y. Nunoya, K. Takahata and T. Obana; "Comparison of Analytical Estimation and 3-D Measurement of All Strands Location in CIC Conductor," *IEEE Trans. Applied Superconductivity*, 査読有, 23 巻, 2013, 8400904 頁, DOI; 10.1109/TASC.2013.2246754.
- D. Miyagi, T. Morimura, K. Watanabe, <u>M. Tsuda</u>, T. Hamajima, H. Kajitani, Y. Nunoya, N. Koizumi, and K. Takahata; "Influence of Twist Pitch in CICC on Contact Condition Between Individual Superconducting Strands and a Copper Sleeve in a Lap Joint," *IEEE Trans. Applied Superconductivity*, 査読有, 25 巻, 2015, 4801905 頁, DOI; 10.1109/TASC.2014.2374151.

〔学会発表〕(計11件)

- <u>宮城大輔</u>,「CIC 導体内の循環電流が素線 変形に及ぼす影響の検討」,第91回2015 年度春季低温工学・超電導学会, 2015.5.27-29,産業技術総合研究所つく ばセンター共用講堂(茨城県・つくば市)
- ② D. Miyagi, "Effect of combination of twist pitches on distribution of strands appearing on cable surface in CICC", CHATS on Applied Superconductivity 2013, 2013.10.10, Cambridge, MA USA

表 4 CIC 導体諸元

Strand diameter [mm] 0.	823
Sub-cable pattern $3 \times 3 \times 5 \times$	5×6
Cable length [mm] 43	500
Twist pitch [mm] 45 / 90 / 135 /22	25 / 450
Operational current [kA]	68
Maximum magnetic flux density [T]	11.8
Young's modulus of strand [GPa]	130
0.2% proof strength of strand [MPa]	160
Tangent modulus of strand [GPa]	29.92



図 10 素線間ループに誘起する循環電流分 布および電磁力のイメージ図



図 11 逆方向最大電磁力が働く素線での導体表面梁の位置に対する逆方向循環電流の 絶対値の分布

表5 評価指数が最も大きな5素線の変位 量、最大応力値および最大歪

表線	沙毛	逆循	変位	最大	最大
采标	未以 [mm]	環電	量	応力	歪
宙力	[IIIIII]	流[A]	[mm]	[MPa]	[%]
169	43	-42.8	1.67	450	1.37
147	43	-37	0.78	250	0.84
142	39	-17.2	0.75	180	0.6
97	33.5	-26	0.51	180	0.6
113	39	-9.34	0.15	50	0.038

6. 研究組織

(1)研究代表者

宮城 大輔 (MIYAGI DAISUKE)東北大学・大学院工学研究科・准教授研究者番号:10346413

(2)研究分担者

津田 理(TSUDA MAKOTO)東北大学・大学院工学研究科・教授研究者番号:10267411